**Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος** Κεντρικό Πρωτόκολλο Αρ. Πρωτ.: ΔΦ 2.1, /1624\_11/2/2025 Ημερομηνία: 11/2/2025

Θεσσαλονίκη 11-02-2025

#### **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ** ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

### Κωνσταντίνος Διαμαντάρας

Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης, Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Αλεξάνδρεια Πανεπιστημιούπολη Τ.Θ.141 Σίνδος, Θεσσαλονίκη Τηλ:2310013273 Email: vrdigital@ihu.gr

## Προς:

- 1. Κοσμήτορες Σχολών ΔΙ.ΠΑ.Ε.
- Ακαδημαϊκά Τμήματα ΔΙ.ΠΑ.Ε.
  Κοιν:
- Πρύτανης ΔΙ.ΠΑ.Ε. Καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος
- Αντιπρυτάνεις ΔΙ.ΠΑ.Ε.
  Καθηγητής Στέλιος Ξανθός,
  Καθηγήτρια Βασιλική Βράνα
  Καθηγητής Παναγιώτης Τζιώνας

# Θέμα: Δωρεάν πρόσβαση των φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο μάθημα "Create – Protect – Innovate: Bringing Ideas to Market", που οργανώνεται από το European Patent Academy

Προωθούμε ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο μάθημα "Create – Protect – Innovate: Bringing Ideas to Market", που οργανώνεται από το European Patent Academy στο πλαίσιο του Modular IP Education Framework (MIPEF). Οι φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν αυτό το μάθημα εντελώς δωρεάν όπως εξασφαλίσθηκε με επίσπευση του Καθηγητή ΔΙ.ΠΑ.Ε. κ. Κ. Κόμνιου.

Το μάθημα αυτό δίνεται στην Αγγλική και είναι σχεδιασμένο ειδικά για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές και αποτελεί μια είσοδο στον κόσμο της πνευματικής ιδιοκτησίας και της καινοτομίας. Λεπτομέρειες για το μάθημα παρατίθενται ακολούθως. Σημειώνεται ότι η προθεσμία εγγραφής είναι 24/2/2025 στο σύνδεσμο που δίνεται.

Παρακαλούνται οι Γραμματείες των Τμημάτων να ενημερώσουν σχετικά με τη δράση αυτή τους φοιτητές του Τμήματός τους.

Κωνσταντίνος Διαμαντάρας Καθηγητής

Αντιπρύτανης Διεθνοποίησης, Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

#### **Exclusive Opportunity: Free Access to MIPEF Spring Session 2025**

We are thrilled to offer you an exceptional opportunity to join the "Create – Protect – Innovate: Bringing Ideas to Market" course, organized by the European Patent Academy under the Modular IP Education Framework (MIPEF). As students of the International Hellenic University (IHU), you have the incredible advantage of accessing this prestigious course completely free of charge!

This course, designed specifically for master's and PhD students, is a gateway into the fascinating world of intellectual property and innovation, providing insights that could shape your future career. The course includes two levels – Entry and Advanced – and offers:

- Five self-paced learning modules packed with high-quality content.
- Live sessions where you'll interact with IP experts.
- Tutored forums for personalized guidance.
- A final marked exercise assessed by professionals in the field.

Here's what makes this opportunity even more special:

- You will learn how to protect your inventions and bring them to market through realworld case studies.
- Access valuable knowledge and strategies on how to integrate intellectual property rights into business models.
- You'll have the chance to earn a European Patent Office (EPO) certificate, a recognition that can truly set you apart in the competitive job market.

Important Dates:

- Course registration starts: 24 February 2025
- Registration deadline: 20 March 2025
- Live Sessions:
  - Entry Level: 31 March/2 April, 14/16 April, 5/7 May
  - Advanced Level: 3 April, 17 April, 8 May
- Final Exam Submission Deadline: 25 May 2025
- Grades Published: 2 June 2025

Take full advantage of this exclusive, free-of-charge access as an IHU student! This is a rare chance to gain first-hand knowledge and skills that will enhance your academic profile and set you on the path to success in the field of innovation and intellectual property. You can register by filling out the form:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PW17qF7Ym02HBGrtdqSURFo\_1OGoQ VJIiaucB\_dZaApUMEIzRkIKSEhSRkdFNTIyQjJKMkNENzFEMy4u.

Make sure to register by 24 February 2025, and take the first step toward mastering the process of bringing ideas to market!

For more information, please refer to the attached documents. Should you have any questions, feel free to contact the course organizers.